一、出访时间与地方

时间：2016年5月中下旬，在外停留8天。

地点：美国、韩国

二、参加人员

科技管理部门、高校、科研院所、科技型企业、科技园、孵化器及科技风投公司等单位的相关人员。

三、活动内容

（一）参加浙江—硅谷科技创新对接会。

（二）访问美国科技创新型企业及科技园区、孵化器、高校等，如微软公司、肯恩大学等知名机构，与其科技管理人员交流技术创新及企业管理经验，并探讨与浙江的科技合作。

（三）与韩国ZetaPlan等技术转移机构洽谈创新项目的合作。

四、费用说明

出访费用由派员单位自理。

五、报名办法：

（一）请因公出访人员按照附件3准备相应材料，并于3月29日前将《因公出国人员事先征求意见表》（附件1）与当地外事部门开具的出国预审件交至浙江省对外科技交流中心，并在相关人事主管部门做好政审备案（附件2）。企业人员请参照附件4准备材料，并于4月6日前提供护签材料。

（二）联系人

浙江省对外科技交流中心 韩田甜、严晶

电 话：0571-87992081、87978029

传 真：0571-87996061

地 址：杭州市文二路212号高新大厦4楼

电子邮件：[jiaoliu@zjinfo.gov.cn](mailto:jiaoliu@zjinfo.gov.cn)